综述

正电子湮没符合多普勒展宽技术的 材料学研究进展^{*}

叶凤娇 张鹏 张红强 况鹏 于润升 王宝义 曹兴忠†

(中国科学院高能物理研究所,多学科研究中心,北京 100049)

(2023年9月14日收到; 2024年1月11日收到修改稿)

正电子湮没技术是研究材料微观结构的一种原子尺度表征方法,通过分析正电子湮没行为可以得到湮 没位点处局域电子密度和原子结构信息.近年来,正电子湮没谱学技术已经发展成为优于常规手段的特色表 征技术,其中符合多普勒展宽技术在研究缺陷附近的电子和原子结构方面具有独特优势,商谱曲线中高动量 区域形状的变化反映了正电子湮没位点周围的元素信息.在常规符合多普勒展宽技术发展基础上,能量可调 的慢正电子束流符合多普勒展宽技术在获取表面微观结构的深度分布信息上展示出独特的作用,同时也弥 补了常规符合多普勒展宽技术只能表征体材料中缺陷环境的不足.本文结合国内外相关进展,综述了符合多 普勒展宽技术在各类材料中的研究进展:1)合金中空位型缺陷和纳米沉淀的演化行为;2)半导体中晶格空位 与杂质原子的相互作用;3)氧化物中氧空位和金属阳离子浓度的变化.除此之外,在聚合物中自由体积孔洞 的大小、数量及分布的估算表征领域中,符合多普勒展宽技术也逐步得到应用.

关键词:符合多普勒,电子动量,元素分布,微观缺陷 PACS:78.70.Bj,1.72.-v,29.90.+r

DOI: 10.7498/aps.73.20231487

1 引 言

正电子湮没谱学 (positron annihilation spectroscopy, PAS) 是一种探测原子尺度缺陷以及微 量元素含量变化的特色核分析技术, 对测试样品无 特殊要求、无损. 该技术通过探测正电子与材料中 电子湮没产生的γ射线所携带的信息来研究湮没 位点附近微观结构信息^[1-3]. PAS 技术可用于表征 合金、半导体、氧化物和聚合物材料等领域中开空 间缺陷、电子密度和电子动量分布. 目前广泛使用 的 PAS 测量方法包括正电子湮没寿命谱 (positron annihilation lifetime spectroscopy, PALS)、多普 勒展宽谱 (Doppler broadening spectroscopy, DBS) 和符合多普勒展宽谱 (coincidence Doppler broadening spectroscopy, CDB) 等^[4,5]. 在探测与表征微 观缺陷方面, PAS 已经发展成为了一门实用且成 熟的技术, 其中在多普勒展宽基础上发展起来的符 合多普勒展宽能谱能够得到缺陷周围化学环境的 信息, 可为研究金属合金内部空位-溶质原子、溶质 原子团簇结构的变化和类型提供有力的实验证据, CDB 技术也可以表征半导体中的氧空位、聚合物 薄膜中的纳米孔洞等信息^[6-9]. 此外, 结合模拟计算 可进一步确定空位团簇、空位-溶质原子和溶质原 子团簇的尺寸以及类型. Ishizaki 等^[10] 利用 CDB 技术研究了 Fe-Cu 合金在不同应变速率下空位团 簇和 Cu 偏析物的尺寸及其浓度变化. Elsayed 等^[11] 用蒸发法在 GaAs 样品上沉积 Cu 层, 并通过 CDB

* 国家重点研发计划 (批准号: 2019YFA0210002) 和国家自然科学基金 (批准号: U1732265, 12175262, 11575205, 11875005, 11775235) 资助的课题.

© 2024 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†] 通信作者. E-mail: caoxzh@ihep.ac.cn

技术表征出沉积并未导致样品中形成 Cu-空位-溶 质原子复合物,且空位是一种本征缺陷.Xia等^[12] 利用 CDB 技术研究了离子交联壳聚糖膜的亚纳米 级分子堆积,确定了 C 原子和 H 原子易富集在离 子交联中自由体积纳米孔洞的周围.常规 CDB 技 术使用放射源发出的正电子,能量不可变,主要用 于探测样品中整体的缺陷特征.在此基础上发展起 来的慢正电子束流 CDB 技术通过改变正电子的人 射能量 (在 30 keV 的正电子能量变化范围内)可 以得到特定深度内的缺陷分布信息,一般用来研究 材料近表面到亚微米范围内、多层薄膜中的微观缺 陷和结构的分布等信息,该技术已经成为一种精确 测量原子尺度缺陷和元素偏析等信息的新兴无损 核技术^[13-16].

综上所述, CDB 技术对金属、薄膜材料等的微观结构与缺陷, 尤其是金属中的第二相纳米粒子具有高灵敏探测能力, 在开空间缺陷和第二相表征方面表现出了优越性.本文首先对 CDB 技术的原理作出介绍, 并对常规 CDB 技术和慢正电子束流 CDB 技术在各类材料中的应用进行分类, 分别综述 CDB 技术在材料中微观缺陷和元素偏析等方面的研究进展.

2 符合多普勒技术

2.1 正电子湮没的多普勒展宽效应

多普勒展宽能谱技术是除了 PALS 技术之外 较为广泛应用的表征方法,主要通过测量正负电子 湮没之后辐射的 γ 光子的能谱来表征材料中的微 观缺陷信息.动量分别为零的电子和正电子发生湮 没后,由于系统总能量守恒,两个能量为 511 keV 的 γ 光子会呈现 180°相反方向运动.但是,参与湮 没的电子和正电子—般有初始动量,会产生多普勒 效应,这导致产生的 γ 光子动量和不为零且运动方 向有一定的倾斜角,结果如图 1 所示.由于正电子-电子湮没对运动也会导致湮没辐射的多普勒增宽, 既湮没辐射的 γ 光子能量为 $E = m_0 c^2 \pm \Delta E$ ^[17], 由于频移 $\Delta v/v = v_{\rm L}/c$,则多普勒能移为

$$\Delta E = \frac{\nu_{\rm L}}{c} E = \frac{cP_{\rm L}}{2},\tag{1}$$

其中, c为光速, v_L和 P_L分别代表湮没对在观测 方向(纵向方向)上的速度分量和湮没对的横向动 量.由此产生的两个光子的能移大小相等,符号相 反. 若湮没时电子的能量为 4 eV, 则正负电子湮没 对速度 v与光速 c的比值约为 2×10^{-3} , (1) 式可 转化为

$$\Delta E = \frac{cP_{\rm L}}{2} \approx 1 \text{ keV.}$$
(2)

因此,最大的多普勒展宽值为 $2|\Delta E| \approx 2$ keV,即 湮没 γ 射线能量展宽仅为 2 keV.对于相同样品, ΔE 随其他变量的变化就更小了,但为了观察多普 勒展宽的细微改变,可减小每道的能量宽.由于湮 没事件的积累,湮没光子按能量的分布是一个以 511 keV 为中心的对称分布,该能量峰的形状与材 料的特征信息密切相关.



图 1 正电子湮没中的多普勒展宽原理 Fig. 1. Doppler broadening principle in positron annihilation.

但由于 DBS 测量系统只含有一个高纯 Ge 探 测器, 测量结果会出现信号堆积、探测器的电荷吸 收、1.28 和 0.511 MeV 康普顿散射等现象.这都会 导致谱线本底增加, DBS 谱中峰值与高能端本底 之比达到 200:1, 使得高动量电子湮没的翼区信息 很难从本底中分离出来.高动量电子湮没信息主要 反映材料缺陷附近的微观结构, 但由于 DBS 存在 高动量区计数问题, 得到的主要是低动量部分的信 息, 而难以对核芯电子的高动量分布进行研究.

2.2 CDB 技术的测量方法和原理

符合多普勒展宽能谱是在多普勒展宽基础上 发展而来的, 是一种新型且可以用于元素鉴别的正 电子谱学技术. CDB 测量技术是对同时探测到的 两个γ光子进行时间和能量符合, 从而消除本底的 影响, 将高动量电子的湮没信息分离出来. CDB 技 术相比 DBS 技术具有峰谷比大、能量分辨好的特 点^[18-20], 因此在表征高动量区核芯电子的信息方 面有明显优势.

图 2 是双探头 CDB 测量系统的示意图. 两个 高纯 Ge 探测器构成符合多谱勒展宽系统, 检测到 2 个能量为 *E*₁ 和 *E*₂ 的湮没γ光子:

$$E_1 = m_0 c^2 + \frac{cP_{\rm L}}{2} - \frac{E_{\rm b}}{2},\tag{3}$$

$$E_2 = m_0 c^2 - \frac{cP_{\rm L}}{2} - \frac{E_{\rm b}}{2},\tag{4}$$

其中, m_0 为电子的静止质量; E_b 为正电子和电子的结合能; P_L 为湮没电子-正电子的纵向动量; c表示光速.两个 γ 光子的能量分别表示为 E_1 和 E_2 ,则能量和为 $E_T = E_1 + E_2$.根据能量守恒,湮没 正负电子对的总能量为 $E_T = 2m_0c^2 - E_b$.由于大 多数正电子在材料中会先经历热化而后参与湮没, E_b 可以忽略.除此之外,两个湮没光子的能量差 ($\Delta E = E_2 - E_1$)可近似表示为 $\Delta E \approx cP_L$,其中, P_L 代表电子和正电子的动量.因此,通过同时测量 两个湮没 γ 光子的能量,并通过 $E_2 - E_1$ 来重建多 普勒展宽谱,即电子的动量分布^[21].



图 2 CDB 测量系统示意图

Fig. 2. Schematic diagram of CDB measurement system.

图 3(a) 和图 3(b) 为纯 Fe 和简单二元合金 Fe-Cu 样品的二维 CDB 谱图, 横纵坐标分别代表两 个 γ 光子的能量差与能量和.图 3(c) 为选取图 3(a) 和图 3(b) 中 $E_1 + E_2 = (1022\pm 2)$ keV 附近的计数 重新构建的纯 Fe 和 Fe-Cu 样品 CDB 谱图, 纵坐 标为归一化计数, 横坐标为电子动量.图 3(c) 插图 为 Cu 特征峰 ($P_L = 12 \times 10^{-3}m_0c - 28 \times 10^{-3}m_0c$) 附 近的扩展图, 由图可知 Fe-Cu 合金曲线的幅值高 于纯 Fe, 说明该样品中的正电子与 Cu 的 3d 电子 湮没会导致曲线升高.图 4 为纯 Fe 的 CDB 谱与 DBS 对比图, 可知经过双探头符合后, CDB 中的 有效计数比例大大提高, 且本底降低.

如图 5(a) 所示, CDB 谱中的动量分布可以 主要分为两个区域: 一个是靠近峰值位置 (*P*_L< |3×10⁻³*m*₀*c*|)的低动量区域,即*S*参数,主要反 映低动量电子的湮没信息,即空位型缺陷的信息;



图 3 不同样品的 CDB 谱图 (a) 纯 Fe 样品; (b) Fe-Cu 样品; (c) 对角化后的纯 Fe 和 Fe-Cu 样品. 插图为 Cu 特征 峰 ($P_{\rm L} = 12 \times 10^{-3} m_0 c$ -28×10⁻³ $m_0 c$) 附近的扩展图

Fig. 3. CDB spectra of different samples: (a) Pure Fe; (b) Fe-Cu samples; (c) pure Fe and Fe-Cu samples after diagonalization. Inset is an extended view near the Cu characteristic peak ($P_{\rm L} = 12 \times 10^{-3} m_0 c - 28 \times 10^{-3} m_0 c$).



图 4 纯 Fe 中的 CDB 谱图与 DBS 图^[18] Fig. 4. CDB spectra and DBS in pure Fe^[18].

077801-3

另一个是高动量区域 |6.2×10⁻³m₀c| < P_L,即 W 参数,主要反映湮没位点附近的化学环境信息,如 缺陷周围的溶质原子等.为了便于分析高动量电子 的信息,通常对 CDB 曲线采用商谱法处理:将待 分析样品的湮没能谱与标准样品的湮没能谱各道 分别对齐,然后各道计数分别相除后得到商谱.通 过比较不同样品的商谱形状,如峰值与峰的位置, 可以研究湮没位置处带有元素信息的高动量电子 信息变化.高动量电子是指原子的内层电子,由于 每个元素 511 keV 湮没线的形状都有所不同,当被 俘获正电子的波函数与缺陷周围的原子重叠时,通 过分析湮没谱图的高动量区域就可以识别原子类 型^[22].图 5(b)是 Fe-Cu 合金中的 CDB 商谱图.由 于 Cu 原子的正电子亲合势较强,当 Fe-Cu 合金中 出现 Cu 原子聚集时,此处的正电子密度会增大,



图 5 (a) 纯 Fe 的 CDB 中 *S*参数及 *W*参数的定义区域; (b) Fe-Cu 合金中的正电子湮没

Fig. 5. (a) Definition area of S parameter and W parameter in CDB of pure Fe; (b) schematic diagram of positron annihilation in Fe-Cu alloy. 正电子主要与其 3d 电子 (高动量电子) 湮没, 这主要反应在图 5(a) 的 B 区. 当材料中存在空位型缺陷时, 正电子与空位附近的电子湮没, 这主要反应在图 5(a) 中的 A 区.

Asoka-Kumar 等^[23]首次将 Al 做参考, 测量 并计算了几种典型元素的 CDB 谱图, 结果如图 6(a) 和图 6(b) 所示. 元素周期表中相邻元素的电子结 构相似, 如 Al 和 Si, 不相邻元素之间的差异则非 常显著. 随后, Brusa 等^[24]和 Xi 等^[25]较为系统地 补充了 27 种纯元素的 CDB 谱图, 概述了各元素 峰的位置和振幅的规律, 并讨论了正电子和各元素 中轨道电子的湮没情况对高动量区峰位的影响. 后 续研究者可以上述工作为参照, 根据实验样品 CDB 曲线的峰值和峰位表征正电子和高动量电子 的湮没特征, 获取空位型缺陷、溶质原子团簇、空 位-溶质原子复合物的信息.



图 6 典型元素与 Al 的商谱图^[23] (a) 实验数据; (b) 理论数据

Fig. 6. Spectra for different elements after normalizing to Al^[23]: (a) Experimental curves; (b) theoretical curves.

在实际测试中,由于亲合势的不同,正电子会 优先选择性地与某种元素的电子湮没.图7为不同 的金属元素与正电子的亲合势^[9],其中 Ni 的亲合 势为-4.46 eV,即在同等条件下,Ni 元素更容易与 正电子结合 (能量最低原理).此外,正电子与高动

Li -7.36	Be -3.11												
Na - 7.12	Mg -6.18											Al -4.41	$_{-6.95}^{\mathrm{Si}}$
К -7.05	$\begin{array}{c} \text{Ca} \\ -6.4 \end{array}$	$\frac{\mathrm{Sc}}{-5.10}$	$_{-4.06}^{\mathrm{Ti}}$	V -3.44	$\frac{\mathrm{Cr}}{-2.62}$	Mn -3.72	Fe -3.84	Co -4.18	Ni -4.46	Cu -4.81	Zn -5.24		$_{-6.69}^{\mathrm{Ge}}$
$\begin{array}{c} \mathrm{Rb} \\ -6.98 \end{array}$	$\operatorname{Sr}_{-6.41}$	Y -5.31	Zr -3.98	$\frac{\mathrm{Nb}}{-2.93}$	Mo -1.92	${ m Tc} - 1.67$	Ru -1.92	$^{ m Rh}_{-3.10}$	$\operatorname{Pd}_{-5.14}$	$\mathop{\mathrm{Ag}}_{-5.36}$	$^{\mathrm{Cd}}_{-5.78}$		$_{-7.60}^{\mathrm{Sn}}$
Cs -6.94	Ba -6.13	Lu -6.90	Hf -3.70	Ta -2.63	W -1.31	Re -0.97	Os -0.89	Ir -1.53	Pt -3.63	Au -4.59		-	Pb -5.56

图 7 各种金属元素的正电子亲合势 A+ (单位: eV)^[9]

Fig. 7. Positron affinity A^+ (unit: eV) of metal elements^[9].

量电子中各轨道电子的湮没概率也不同. 郗传英^[9] 计算了纯金属各轨道电子和正电子的湮没比例,在 同一周期元素中,湮没概率主要与元素的最外层和 次外层电子有关,若最外层电子是与低动量区有关 的 s 或 p 电子时,正电子与 d 电子的湮没信息主要 反映在高动量区,且特征峰的形状与 d 电子的个数 有关^[1,26]. 高动量处的峰值主要受到两个因素的影 响: 1)正电子与芯电子湮没或正电子在杂质-空位 复合物中的湮没; 2)正电子在空位或空位团簇中 湮没. 当正电子在空位型缺陷中湮没时,与元素中 高动量电子的湮没概率会降低,这会导致 CDB 高 动量区的峰值降低^[27,28]. 以纯 A1 作参考的纯元素 CDB 谱图以及正电子与纯元素的亲合势研究结果 为表征二元合金和多主元合金等材料中缺陷和元 素偏析奠定了基础.

为了更详细地反映样品中各类信息的变化,将 实验样品与不同的参考系作商谱,CDB曲线高动 量区的特征峰形状就会不同.

例如, Jin 等^[29]将辐照前后的 Fe-Cu 合金分 别与纯 Fe 和纯 Cu 元素做商谱图, 从图 8 和图 9 可知, 辐照后的 Fe-Cu 样品均在 $P_{\rm L} = 25 \times 10^{-3}$ $m_0 c$ 处显示出与纯 Cu 相似的特征峰, 表明正电子 被与 Cu 原子结合的类空位缺陷所捕获或被捕获 在 Cu 析出物中. 可近似理解为排除了正电子与 Fe 的 3d 电子湮没的影响, 主要反映与 Cu 原子相 关的缺陷信息. 同理, Fe-Cu 样品与纯 Cu 做商谱 时, 主要表征与 Fe 原子相关的缺陷信息变化. 从 图 9 可知, 辐照前后的 Fe-Cu 合金在 $P_{\rm L} = 25 \times 10^{-3}$ $m_0 c$ 附近的曲线趋势较为平坦, 这表明辐照后正电 子几乎不与 Fe 中的电子湮没^[29]. Zhong 等^[30]将不 同退火温度下的 FeCrMnCuMo 合金与不同的参 考系作商谱, CDB 结果如图 10 所示, 不同参考系 下退火样品以及各元素的 CDB 曲线形状不同. 与 纯 Fe 作商谱, 773 K 温度下退火样品的 CDB 谱 表现为特征峰, 且与纯 Cu 的曲线一致, 这表明合 金在该温度下出现了 Cu 偏析; 随着退火温度的继 续升高, 峰值逐渐降低, 表明 Cu 偏析尺寸或密度 降低. 与 as-cast FeCrMnCuMo 作商谱, 当退火温 度为 773 K 时, P_L = 22×10⁻³m₀c 处出现了一个与



图 8 纯 Cu, Fe-0.3%Cu 合金在不同剂量下辐照后与纯 Fe 的 CDB 谱^[29]

Fig. 8. CDB spectra with pure Fe of pure Cu, Fe-0.3%Cu alloy irradiated at different doses^[29].



图 9 纯 Cu和 Fe-0.3%Cu 合金在不同剂量下辐照后与 纯 Cu的 CDB 谱^[29]

Fig. 9. CDB spectra of pure Cu and Fe-0.3%Cu alloy irradiated with pure Cu at different doses^[29]. 纯 Cu 特征曲线相似的平台. 退火温度达到 1073 K 时, CDB 比值曲线在高动量区呈现出一个谷. 由此可以发现, 选择不同的参照样品作商谱对 CDB 图 谱的影响较大, 但反应结论相一致. 对于其他实验结果, 若将相同样品选择不同的参照系样品作商谱, 也可采用以上方法更全面地反映材料中开空间缺陷信息和元素信息.



图 10 (a) FeCrMnCuMo 合金、纯 Cr, Mn, Cu和 Mo相对 于纯 Fe的 CDB 谱图^[30]; (b) 铸态、退火态 FeCrMnCuMo 合金和纯 Cu相对于纯 Fe的 CDB 谱图^[30]; (c) 纯 Fe, Cr, Mn, Cu与 FeCrMnCuMo 在 773 K和 1073 K下退火相比 于铸态 FeCrMnCuMo 合金的 CDB 谱图^[30]

Fig. 10. (a) CDB ratio curves of the FeCrMnCuMo alloy, pure Cr, Mn, Cu and Mo with respect to pure Fe; (b) ascast, annealed FeCrMnCuMo alloy and pure Cu with respect to pure Fe; (c) pure Fe, Cr, Mn, Cu and Mo and annealed FeCrMnCuMo alloy at 773 K and 1073 K with respect to the as-cast FeCrMnCuMo^[30].

2.3 基于慢正电子束流的符合多普勒展宽 技术

前面所述的正电子测试方法是利用放射源 (²²Na, ⁶⁴Cu, ⁵⁸Co等)发射正电子,其所携带能量 在 0-545 keV 范围内连续分布, 只能探测块状材 料整体的缺陷信息,在研究样品的表面缺陷和结构 时存在一定的限制.因此需要一种能量可调的正电 子束,以获得纳米深度范围内缺陷分布信息. Cherry^[31]首次观察到了经过慢化的正电子束流, 之后 Canter 建立了第一台慢正电子束流装置,并 用于材料的表面态等性质的研究. 经加速器或者放 射源中产生的高能、能量连续的正电子经历过慢化 后,再加速至特定能量并利用电磁聚焦得到单一能 量的慢正电子束流,其能量可控制在0至几十 keV 范围内. 慢正电子束流技术显著的优点在于正电子 能量分布较窄和能量连续可调,具备表征材料中不 同深度信息的能力. 慢正电子的探测深度由入射的 能量定义:

$$Z(E) = \left(\frac{4 \times 10^4}{\rho}\right) E^{1.6},\tag{5}$$

其中, *Z*(*E*) 为正电子入射深度 (nm); *E* 为慢正电子的入射能量 (keV); ρ为材料密度, 单位为 kg/m³. 慢正电子束流 CDB 技术通过改变入射正电子的能量可表征材料表面到亚微米之间特定深度的微观结构信息, 弥补了常规 CDB 技术只能表征体效应的不足.

3 常规 CDB 谱在材料领域研究中的 应用

3.1 常规 CDB 谱在金属/合金研究中的应用

正电子湮没谱学技术在金属/合金领域的研究 最早,且应用领域最广.已有研究者对金属/合金 在经过淬火、塑性形变、热处理方式等产生的空 位、空位团簇、气体-空位复合体、位错、晶界等开 空间缺陷进行了表征,随后又聚焦于合金在辐照、 相变和氢脆方面的问题,并取得了大量研究成果. 特别是,常规 CDB 技术在金属合金材料表征方面 的应用也越来越多.利用 CDB 技术对高动量电子 的信息异常敏感的特点,可对合金材料中缺陷附近 的元素信息进行甄别,如杂质原子、元素偏析以及 杂质-空位复合体.

金属在经过塑性变形后会产生位错、空位和空 位团簇,这些缺陷可以为第二相粒子提供形核位点 和通道,有助于形成第二相析出物.在Fe-Cu合金 体系中, Cu 析出相是正电子的理想俘获点, 每个 正电子的波函数在空间上完全局限于细小的析出 相中,而析出相是一种类似量子点的正电子态. Onitsuka 等^[32] 形变了 Fe-1.0% (质量含量为 1.0%, 后文不再赘述) Cu 合金后并在 50—500 ℃ 之间进 行等时退火,采用常规 CDB 技术研究了 Cu 偏析 行为和 Cu-空位复合物的演化. 如图 11 所示, 经室 温淬火和形变后合金的 CDB 曲线在高动量区显示 出 Cu 特征峰, 这表明淬火和形变后形成了 Cu 空 位复合物. 高温退火促进了 Cu 空位团簇的解离, 最终形成了与基体共格的 Cu 析出相. Bartha 等^[33] 对 Ti-6%Al-7%Nb 合金进行形变处理后,采用常 规 CDB 技术研究了形变对合金中晶格缺陷及超细 晶组织热稳定性的影响,结果显示随着退火温度的 升高空位型缺陷逐渐回复.



图 11 Fe-1.0%Cu 合金在不同温度下等时退火的 CDB 谱 图^[32]

Fig. 11. CDB spectra of isochronous annealing of Fe-1.0%Cu alloy at different temperatures^[32].

合金在经过固溶和形变等处理后在较高温度 下放置的过程称为时效处理,时效后形成的团簇是 正电子的有效捕获陷阱. Nagai 等^[34]对 Fe-1.0% Cu 样品进行不同时间的时效处理,采用常规 CDB 技术揭示了纳米 Cu 粒子的结构特征. 如图 12 和 图 13 所示,随时效时间的增加, CDB 谱中 Cu 特 征峰 ($P_{\rm L} = 24 \times 10^{-3} m_0 c$)的幅值降低,说明高温 促进了 Cu 析出相的密度或尺寸降低.本课题组^[35] 采用 CDB 技术研究了不同温度下 Al-Ag 合金中 的 Ag 团簇以及单空位特征变化. 研究结果显示, 高温会促进 Ag-空位复合物分解为 Ag 团簇和单空 位,同时 CDB 曲线的高动量区幅值逐渐降低. 该 研究也证实了低温下 CDB 技术是研究合金早期时 效阶段缺陷和析出相组织演化的重要方法.

近年来,作为一种金属材料研究领域的"超级 新星",多主元合金由于其独特的物理性质而在金 属材料的各个应用领域得到了广泛研究.多主元合



图 12 纯铜、淬火后 Fe-1.0%Cu 合金和在不同时间时效 后的 CDB 谱图^[34]

Fig. 12. CDB spectra of pure Cu, quenched Fe-1.0% Cu alloy and aged at different times^[34].



图 13 (a) 纯 Fe, Fe-1.0%Cu 合金在不同时间时效后的 CDB 谱图^[34]

Fig. 13. CDB spectra of pure Fe, Fe-1.0%Cu alloy aged at different times^[34].

金中的元素有相似的原子百分比,元素位置分布的 随机性和原子半径的不同,这使得多主元合金的微 观结构更加复杂,缺陷的识别也更加困难.利用 CDB 技术对高动量电子分布信息的灵敏特性可进 一步表征常规测试手段无法测试的信息,如溶质原 子团簇信息, 空位型缺陷等. Abhaya 等^[36] 也采用 常规 CDB 技术测量了 FeCrCoNi 多主元合金在从 室温到 1273 K 的等时退火处理中微观结构的变 化. 研究结果显示在 $P_{\rm L} = (10-15) \times 10^{-3} m_0 c$ 观察 到一个位错相关峰,且特征峰值随着温度的升高而 升高.为了进一步确定空位型缺陷的性质,结合理 论模拟计算了含空位缺陷的不同种 FeCrCoNi 合 金与含单空位的纯 Fe 的 CDB 曲线, 发现含单空 位的 FeCrCoNi 合金与含有单空位 Fe 的比值曲线 相似, 这表明 FeCrCoNi 中的缺陷是由于淬火过程 产生了单空位,并与位错结合.Ye 等^[37] 对塑性形 变之后样品进行等时退火处理,通过常规 CDB 技 术研究了 FeCrCoNiMn 合金中 Cr 偏析和空位的 演化,结果显示高温会促进空位的迁移和聚集,而 空位迁移是异质结构 Cr 偏析物演变的驱动力. 2019年, Zhong 等^[30]对 FeCrMnCuMo 多主元合 金进行等时退火实验,并采用常规 CDB 技术研究 了其微观结构的热稳定性. 研究结果显示, 退火温 度大于 473 K 时会产生 Cu 偏析, Cu 特征峰的峰 值在 473-773 K 之间随温度逐渐升高, 这表明 Cu偏析尺寸逐渐增大.但Cu特征峰的峰值在 973 K时明显降低,这是由于 Cu 偏析物密度降低 或尺寸减小.

由于中子辐照在材料中的穿透性高,它能够引 发合金材料整体的开空间缺陷演变和元素偏析行 为,这对 CDB 谱中高动量区和低动量区的曲线特 征影响较大. Nagai 等^[38]采用快中子辐照了 Fe-Cu 合金,随后进行常规 CDB 谱测试,结果如图 14 所示.低动量区 (小于 $3.5 \times 10^{-3} m_0 c$)的商谱曲线比 值大于 1,表明辐照引起入了微孔洞、空位和位错 环, $P_L = 25 \times 10^{-3} m_0 c$ 附近的宽峰表明辐照诱导了 合金中出现 Cu 析出,且随着 Cu 含量的增加, Cu 析出相的尺寸或密度增大.此外,他们还发现 Cu 析出物的回复温度与合金中 Cu 含量有关. Xu^[39] 等也采用 CDB 技术研究了中子辐照 Fe-Cu 合金 后随温度退火过程中 Cu 偏析行为并提出了 Cu 析 出物的两种形成机制:空位迁移导致的析出和 Cu 原子在微孔洞中的聚集.



图 14 快中子辐照后的 Fe-0.3%Cu, Fe-0.15%Cu, Fe-0.05%Cu, 纯 Fe 和纯 Cu 的 CDB 谱图^[38]

Fig. 14. CDB spectra of pure Fe, pure Cu, Fe-0.3%Cu, Fe-0.15%Cu, Fe-0.05%Cu after fast neutron ^[38].

氢进入材料中会产生空位、氢空位复合体甚至 是氢化物,这些缺陷与合金的氢脆性能密切相关, 近年来,常规 CDB 技术也逐渐应用于氢引入导致 的微观缺陷的表征.例如,Wang 等^[40]通过常规 CDB 技术测量了 5 xxx 铝合金在高压充氢后微观 缺陷的变化,结果如图 15 和图 16 所示,充氢导致 低动量区的比值异常降低,可能是金属杂质抑制了 空位形成.由于 Mg 原子对 H 的强亲和力会导致 H 会优先填充 Mg 原子周围的空位并形成了 Mg—H 键,因而正电子与 Al 的 2p 电子的湮没概率增加 会导致高动量区出现 Al 的特征峰.



图 15 未充氢和充氢样品的 CDB 谱图^[40]



王茜茜^[41] 对 Ti 和 Ti-Mo 合金进行电化学充 氢,采用常规 CDB 技术在纯 Ti 的 $P_{\rm L} = 3.5 \times 10^{-3}$ $m_0 c$ 处测到了氢化钛相关峰,且峰值随着充氢含量 的增加而增加.如图 17 所示,由于 Mo 的加入诱发 了氢化物附近电子态密度变化,这会导致氢化物 特征峰向右移动,并在高动量区形成两个氢化物特征峰.





Fig. 16. CDB spectra of hydrogen-charged samples and annealed $\operatorname{pure}^{[40]}.$



图 17 纯 Ti (a) 和 Ti-Mo 合金 (b) 充氢前后的 CDB 曲线^[41] Fig. 17. CDB curves of pure Ti (a) and Ti-Mo alloy (b) before and after hydrogen charging^[41].

常规 CDB 技术在研究高能量的离子和质子辐 照以及退火后引起的气体原子和空位复合物的演 化规律方面也较为广泛. Sabelová 等^[42]用常规 CDB 技术表征了 Eurofer 97 合金在辐照后, He 空 位复合体随退火温度的热演化. 研究显示, 退火温 度升高会导致氦向空位团簇扩散, 此时高动量区 He 特征峰值升高, 这说明 He 原子占据了辐照产 生的空位型缺陷. 随后他们将实验和理论计算相结 合证实了在不同温度下的 He-空位复合物中存在 He 原子的饱和值. Fujii 等^[43]利用常规 CDB 研究 了 A533B 合金在电子辐照后 Cu 原子的聚集行为. 结果显示当电子辐照剂量超过 1 dpa 时 Cu 原子 发生聚集;高温辐照时样品 CDB 曲线的高动量区 峰值随剂量的增加而降低,这表明 Cu 偏析物尺寸 逐渐减小而空位型缺陷逐渐增多.

3.2 常规 CDB 技术在氧化物材料中的应用

在氧化物掺杂体系中,由于替代离子的电荷补 偿效应会产生氧空位,而氧空位的特征与材料的物 理化学特性密切相关.利用空位对正电子的捕获作 用可以获取有关空位尺寸和浓度的信息以及体系 的物理特性.

Ge 等^[4] 采用 CDB 技术测量了不同含量 La 掺杂 Bi_{1-a}La_aFeO₃ 的缺陷特征, 如图 18 所示. 所 有样品均在 11×10-3m0c 处测到了与氧的 2p 电子 湮没相关峰,但特征峰的形状不同,研究认为这是 由于 La 含量的变化导致了缺陷附近原子结构发生 变化. Kundu 等 [45] 制备了氧化物纳米复合材料 xAg₂O-(1-x)(03CdO-07MoO3), 通过 CDB 技术研 究了不同 Ag₂O 掺杂量下开空间缺陷和氧离子浓 度的变化,并且结合 PALS 结果确定了 Ag₂O 基体 中存在较高浓度的氧空位. Qin 等[46] 表征了具有 大介电常数的 Sr1_LarTiO₃ (SLTO) 陶瓷中的点 缺陷特征, CDB 结果显示出 Ti 空位是 STO 陶瓷 的主要缺陷,而当 La³⁺离子掺杂替代 Sr²⁺离子时 会产生 Sr 空位和缺陷偶极子结构,同时结合 PALS 结果也验证了空位补偿机制在 SLTO 陶瓷 中占主导地位. Ahmed 等^[47] 分析了不同温度下制 备的氧化镉纳米晶体内部的缺陷, CDB 结果显示 材料中存在 Cd²⁺单空位和 Cd²⁺-O²⁻空位缺陷,结 合光学性能测试可知,缺陷和与缺陷相关的演化 过程以及特性可以作为宽带隙半导体技术应用的 可用性指标. Thorat 等^[48] 通过采用不同铕 (Eu) 含量掺杂氧化铈 (CeO₂), 并采用 CDB 技术表征 出在 Eu浓度的合适范围内 Ce离子会被还原,并 释放出氧空位, 且掺杂浓度越高, 空位聚集越多. Das 等^[49] 采用溶胶凝胶法制备了 MgO 纳米晶体 并在不同条件下退火得到不同尺寸的样品, CDB 结果显示由于退火温度的升高纳米晶体中的空位 型缺陷聚集形成了空位团簇,同时高温也促进了纳

米晶体的生长.此外, CDB 谱也证明了除 Mg²⁺ 单空位可捕获正电子之外,正电子还可以被捕获在 中性空位和带负电的三空位中,这与正电子湮没寿 命结果的相一致. Ghosh 等^[50] 采用 PALS 和 CDB 技术研究了二氧化钛 (TiO₂) 纳米粒子在氧气和氩 气的高温退火过程中,由锐钛矿结构向金红石结构 转变过程中空位型晶体缺陷的演变, CDB 结果显 示曲线特征峰的位置并没有因为退火而改变,这表 明正电子捕获点周围的元素分布保持不变. 但在 O₂和Ar不同气氛中退火的样品之间,其缺陷特征 存在明确的差异. Das^[51] 采用烧结法制备了 SiO₂ 纳米颗粒,并通过 CDB 技术研究发现烧结引起自 由体积孔洞的半径发生收缩现象,在烧结温度为 1200 ℃ 时, CDB 比值曲线峰高的降低表明缺陷随 着退火温度的升高而消除. 此外, 研究者从 CDB 曲线中提取的 S 参数和 W 参数表明样品中不存在 位错线和位错环.



图 18 不同浓度 La 掺杂 $Bi_{1-x}La_xFeO_3$ 的 CDB 谱图^[44] Fig. 18. CDB spectra of $Bi_{1-x}La_xFeO_3$ samples doped with different concentrations of $La^{[44]}$.

3.3 常规 CDB 技术在半导体材料中的应用

空位等点缺陷可以降低自由载流子的密度或 介导,它在决定半导体材料的关键性能方面起着重 要作用,认识缺陷的形成、演化及量化缺陷对研究 半导体材料的物理性质具有重要意义.常规 CDB 技术是表征半导体中中性和带负电荷的开空间缺 陷、空位周围的元素信息和晶格空位与杂质原子相 互作用的重要工具.

离子注入是半导体材料制备和改性的重要方法,它能实现将特定的离子注入到材料表面,达到 调控半导体材料电学性能和化学特性的目的. 同时,离子注入也能够导致材料产生晶格畸变、开 空间缺陷,而这类微观结构的演化与物理性能密切 相关. Yu 等^[52] 对 p 型 4H-SiC 半导体进行 Ge+离 子注入后经过等时退火处理,随后利用常规 CDB 检测了离子注入后微观结构的变化.结果如图 19 所示,离子注入后产生的空位型缺陷引起 CDB 曲 线的低动量区升高,并且在退火后样品中未观察到 明显的 Ge 特征峰, 这说明离子注入并未引起元素 偏析. Elsayed 等^[53] 采用常规 CDB 技术研究了 Cu在GaAs半导体中扩散后的缺陷特征,实验发 现 Cu 是以富集形式存在的. 此外, 结合 PALS 结 果可知 As 空位附近不存在铜原子, 并且半导体中 空位复合物不是与 Cu 原子结合, 而是一种本征缺 陷. Xu 等^[54]发现在 MgO 中注入 Au 粒子后会在 样品表面形成纳米尺寸的 Au 颗粒, 通过 CDB 结 果发现了辐照后产生的空位团簇位于 Au 纳米粒 子的附近. Slotte 等^[55] 也采用辐照的方法对氮化 铟 (InN) 进行 2 MeV 的 He 离子注入, 研究结果显 示辐照后产生了大量的空位型缺陷和 V_{In}-nV_N复 合物,随后结合模拟计算确定了其中一种缺陷为 V_{In}-2V_N复合物. Simpson 等^[56] 在硅中注入氟离 子后进行了退火实验, 通过 CDB 表征出退火产生 了氟-空位复合物,且每个空位附近存在2-3个氟 原子.



图 19 SiC 在不同温度下退火的 CDB 谱图^[52] Fig. 19. CDB spectra of SiC annealed at different temperatures^[52].

掺杂也是改善半导体性能的常用手段之一,而 空位型缺陷及其演化可以显著改变预期的物理变 化方向. Das 等^[57]通过溶胶-凝胶法制备了不同浓 度 Ca²⁺掺杂 MgO 的纳米晶材料,用常规 CDB 技 术对样品进行表征后发现在低浓度的掺杂下,由于 大尺寸的 Ca²⁺离子没有占据 Mg²⁺离子位点会导 致新的空位和空位团簇的形成,随着掺杂浓度的升 高, 材料中缺陷的类型没有发生变化, CDB 结果如 图 20 所示. 此外, 他们也结合 PALS 技术证明了 以上结论. Pasang 等^[58] 采用 PALS 和 CDB 技术 研究了 ZnO 纳米晶体中单掺杂剂和共掺杂剂以及 原生缺陷的作用, 并讨论了不同电荷态的过渡金属 离子掺杂后缺陷对能带的调节作用.



图 20 不同浓度 Ca 掺杂 MgO 样品的 CDB 谱图^[57] Fig. 20. CDB spectra of MgO samples doped with different concentrations of Ca^[57].

3.4 常规 CDB 技术在聚合物材料中的应用

正电子湮没技术是表征聚合物材料自由体积 结构的一类特殊方法.近年来 PAS 技术在聚合物 材料中的应用越来越广,其中使用 CDB 表征的工 作也逐渐增多.聚合物分子链间存在自由体积孔 洞,这使得聚合物内部电子密度普遍要低于金属和 半导体等材料.入射的正电子一部分会在热化阶段 后期与二次电子形成一种亚稳态结构-电子偶素 (Ps),根据正电子与电子自旋相对取向可以分为仲 正电子偶素 (p-Ps)和正电子偶素 (o-Ps).图 21 为 正电子在入射聚合物材料中热化扩散及湮没示意 图.相比于其他方法, PAS 技术可以直接测量聚合 物中自由体积、孔洞的尺寸、密度及分布. CDB 商 谱的高动量部分主要反映了自由正电子与聚合物 原子中电子的湮没信息.

Sharma 等^[50] 采用水溶液浇铸法制备了聚乙 烯醇 (polyvinyl alcohol, PVA) 基氨基功能化多壁 碳纳米管 (fMWCNTs, 质量百分比为 0.2%, 0.4%, 0.8% 和 1.0%) 复合材料, 通过常规 CDB 技术研究 了复合材料中的纳米级分子堆积和微观缺陷. 结果 如图 22 和图 23 所示, 低掺杂量 PVA 材料的 CDB 曲线没有明显变化, 说明掺杂没有改变纳米孔洞周 围的化学环境. 但掺杂含量高于 0.8% 时, 发现 8.6×10⁻³m₀c 处峰值明显下降, 分析认为是复合材 料内部出现了纳米分子堆积, 开空间体积增加, 正 电子湮没概率增加.

Xia 等^[12] 采用溶液铸造法制备了直接与钯阳 离子膜交联的壳聚糖 (chitosan, CS),通过常规 CDB 技术研究了与自由体积相关的亚纳米级分子 堆积和 CS-cr-PM 中自由体积纳米孔的化学环境 相关信息. Cao 等^[60] 也制备了 CS-Fe₃O₄ 纳米复合 材料和 Cu-CS 材料,并采用 CDB 技术证明了带正 电的金属离子和 CS 分子中的活性基团子对正电 子湮没的局部化学环境有很大影响.

Ghasemifard 和 Ghamari^[61] 制备了聚氯乙烯 (PVC)-乙酸乙酯 (EVA) 聚合物共混物后,通过 CDB 技术表征出 PVA 聚合物和 PVA-EVA 聚合 物共混物比非聚合物样品表现出更大的自由体积 孔洞;且正电子偶素与核芯电子 (可能是 EVA 氧





Fig. 21. Annihilation state of positron in polymer.

077801 - 11

核芯电子)的湮没有助于探测到样品中的自由体 积孔洞. Rana 等^[62]采用 CDB 技术测试了具有不 同相对丰度的聚苯胺 (PANI) 和氧化石墨烯 (GO) 的 GO-PANI 复合材料的空位型缺陷,结果显示缺 陷主要由结合在氧化石墨烯层上的氧空位和来自 聚苯胺基体的碳原子组成.此外,研究者还结合 PALS 技术测量了正电子偶素的寿命和强度,估算 了自由体积缺陷的大小和浓度,发现自由体积分数 随聚苯胺丰度的增加而增大,随反应温度的升高而 减小.



图 22 PVA 基纳米复合材料的 CDB 谱图^[59] Fig. 22. CDB spectra of PVA based nanocomposites^[59].



图 23 纳米复合材料中自由正电子湮没贡献的 CDB 与 PVA 的比值曲线. 插图为纯 PVA 的动量密度分布反卷积^[50]

Fig. 23. CDB ratio curves with respect to PVA obtained for free positron annihilation contribution in the nanocomposites. The inset shows the deconvolution of the momentum density for pure PVA^[59].

4 基于慢正电子束流 CDB 技术在材料 中的应用

常规 CDB 技术只能用于表征材料整体的缺陷 信息. 近年来, 基于常规谱仪开展起来的慢正电子 束流 CDB 技术可通过改变入射正电子的能量, 从 而探测材料表面、近表面到亚微米深度范围内的开 空间缺陷信息,弥补了常规 CDB 技术只能表征体 效应的不足.慢正电子束流 CDB 技术是一种对材 料无损、可用于精确测量原子到亚纳米尺度缺陷的 类型、尺寸、浓度和深度分布新型核分析技术.慢 正电子束流 CDB 技术在材料领域的快速发展,为 在固体物理、表面物理以及低能电子实验的开展开 辟了新道路,同时在凝聚态物理、原子物理、化学、 材料和医学等领域也成为了重要的科研工具之一. 现阶段,慢正电子束流 CDB 技术在金属合金领域 中的应用范围最广,同时在薄膜材料中有也涉及.

基于慢正电子束流开展起来的 CDB 技术已经 应用于金属合金领域中气体原子的信息表征,同时 在金属合金领域中表面辐照损伤的研究方面也发 挥了重要作用.对核结构材料中金属元素、辐照缺 陷和气体原子的表征技术一般有透射电子显微镜, 热脱附谱和核反应分析等:1)透射电子显微镜可 检测到辐照诱导偏析、大孔洞或气泡等,但尺寸过 小的析出物相结构或者原子尺度的点缺陷、辐照初 期气体-缺陷团簇在没有长大前利用电镜很难直接 观察; 2) 热脱附谱可以研究气体在缺陷中的热力 学性质、计算气体在材料内部的滞留量,但无法考 量气体原子在合金内部的分布情况,并且对样品具 有一定的损伤性. 利用慢正电子束流 CDB 技术可 以检测材料表面微观缺陷信息的优势,通过观察商 谱图中由于高动量电子的贡献而导致的动量分布 变化,就可以识别出合金在经过辐照后引起的表面 深度范围内杂质原子与缺陷的相互作用以及缺陷 复合物的类型.

不同辐照条件下缺陷的类型或浓度不同, H/He 辐照后样品中会形成 H/He-缺陷复合体,其 中 H/He 原子数与缺陷的比例也不同. Cao 等^[63] 采用 20 keV 的 He 离子辐照了 Fe₉Cr 合金,结果 表明注入的 He 原子会与剩余的位错或空位形成复 合物,从而在电子动量为 P_L = 11.8×10⁻³m₀c 附近 出现 He 的特征峰. An 等^[64] 采用 30 keV 的 H⁺在 不同剂量和温度下对纯 Ti 进行辐照,采用 6 keV 的入射正电子能量的慢正电子束流 CDB 技术测量 了温度对微观缺陷的影响,结果如图 24 所示. 在 CDB 曲线的高动量区域出现明显的 H 相关峰,这 是由于正电子与 H 和 Ti 元素形成的共价键中电 子的湮没导致,该研究也认为辐射剂量和温度的增 加有助于氢空位复合物的形成.



Fig. 24. CDB ratio curves of the pure titanium specimen H ion irradiated to 0.2 dpa at RT, 473 and 573 $\rm K^{[64]}.$

同时, Wang 等[65] 也对纯 Ti 进行不同时间和 电流密度的电化学充氢实验,研究结果表明,CDB 能够识别出钛氢化合物和缺陷中氢的存在形式. Fujinami 等^[66] 用 Cu+离子辐照了纯 Si 和纯 Fe, 采用不同入射正电子能量的慢束 CDB 技术表征 了 Fe 中 V-Cu 的缺陷结构. Beyerlein 等^[67]采用 慢正电子束流 CDB 技术表征了辐照前后 Mg 基合 金中的晶体缺陷及化学环境的变化,发现离子辐照 没有诱导合金中的原子团聚. Liu 等^[68] 用不同能量 的 He 离子辐照金属 W 和 W5Re, 采用慢正电子 束流 CDB 技术表征了 Re 原子对 W 中 He 原子与 辐照缺陷相互作用的影响. 与未辐照的 W-Re 相 比, He 离子辐照的 W-Re 合金中都出现了 Re 相 关峰,但辐照后合金中的 Re 相关峰较低,这表 明 Re 原子会与空位形成 Re 空位络合物,进而有 效地抑制空位型缺陷的迁移和生长. Ren 等^[69] 采用 2.8 MeV 的 Fe 离子在不同温度下辐照了 CoCrFeMnNi 合金,并用入射能量为 16 keV 的慢 正电子束流 CDB 技术研究了缺陷的演化, CDB 结果如图 25 所示. 离子辐照后产生了大量的空位 团簇,随着辐照温度的升高,空位回复过程和产生 过程同时发生. 高动量区并未出现明显的峰, 这表 明合金中无辐照诱导偏析现象发生.

Zhang 等^[70] 对 Ti/Al 多层膜在不同温度热处 理后的膜层间元素的扩散现象进行了探测,采用入 射能量为 1.7 keV CDB 技术研究了热处理后薄膜 结构和各层缺陷的变化.如图 26 所示,随着退火 温度的升高,空位型缺陷逐渐回复,且位于 $P_{\rm L} =$ $12 \times 10^{-3} m_0 c$ 处 Ti 的特征峰值逐渐升高,这表明 Ti 是 Ti/Al 高温退火合金化过程中的主要扩散物质.



图 25 在 300, 573 和 773 K 下 辐照 CrCoFeMnNi 与未 辐照 CrCoFeMnNi 的 CDB 谱图^[00]

Fig. 25. CDB spectra of the irradiated CrCoFeMnNi at 300, 573 and 773 K to the unirradiated CrCoFeMnNi^[69].



图 26 不同退火温度下 Ti/Al 界面的 CDB 谱图^[70] Fig. 26. CDB spectra of Ti/Al interface at different annealing temperatures^[70].

Reiner 等^[71]对 Au/Cu 双层膜进行不同温度 退火,研究了膜中的开空间缺陷和元素演化,CDB 谱显示回火过程中伴随着 Au 薄膜缺陷的回复、 Au 与 Cu 发生合金化,他们还经过结合理论计算 确定了合金膜成分为 Au_{0.7}Cu_{0.3}. Khanam 等^[72]通 过 CDB 技术研究了不同温度下原子层沉积生长 的 TiN/TiO₂/a-Si 异质结构中开空间缺陷特征的 差异.研究结果显示不同温度下生长的 TiO₂ 薄膜 的正电子湮没特征与生长过程中 TiO₂和 a-Si 层 的混合以及在界面处形成的 SiO₂ 薄层无关.且随 着生长温度的升高,TiO₂ 层中开空间缺陷的数量 增加.杨静^[73]用伽马辐照了几种聚合物 (LDPE, PEEK 和 FEP),随后进行了 CDB 测试.分析发现 这几种样品在辐照前后的 CDB 曲线特征相似,说 明正电子的湮没环境并未发生改变.

5 理论计算多普勒谱在材料方面的应用

CDB 谱在金属合金等材料中元素偏析的演化 机制、开空间缺陷的结构特性和间隙原子与空位型 缺陷相互作用等表征方面展示出了巨大优势. 然 而,这些信息是通过 CDB 曲线的变化间接表征, 还需要补充更直接的证据来充分地分析实验结果. 第一性原理计算就是分析 CDB 谱的重要工具. 随 着 CDB 技术在各个领域的广泛应用以及计算机科 技的快速发展,近些年关于正电子理论计算方面的 工作逐渐增多,如利用第一性原理、分子动力学和 动力学蒙特卡罗等多种方法进行建模,关注溶质原 子的扩散和结构、空位型缺陷的尺寸和浓度、空位-杂质原子的类型等信息. 这些创新性的工作可以弥 补正电子湮没技术在理论研究方面的不足,又能将 实验结果与理论研究相结合,这增强了实验结果的 可靠性.

标准密度泛函理论 (density functional theory, DFT) 只考虑电子密度这一组元,然而计算正电子 湮没的多普勒展宽,需要同时确定系统中的电子和 正电子的密度和波函数.这两个参量通常用双组元 密度泛函理论 (two-component density functional theory, TCDFT) 计算得到,其中正电子密度是第 二组元^[74-76]. TCDFT 的总能量可表示为

$$E[n^{+}, n^{-}] =$$

$$F[n^{+}] + F[n^{-}] + \int d\mathbf{r} v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) [n^{-}(\mathbf{r}) - n^{+}(\mathbf{r})]$$

$$- \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' \frac{n^{-}(\mathbf{r}) n^{+}(\mathbf{r})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + E_{\text{c}}^{\text{e-p}}[n^{+}, n^{-}], \quad (6)$$

其中, $F[n^+]$ 和 $F[n^-]$ 分别是正电子和电子的单分 量泛函; v_{ext} 是一种外部势 (external potential), E_c^{ep} 是电子-正电子相关泛函. 经修正的 Kohn-Sham 方程计算可以将体系总能量最小化, 如下 所示:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\nabla^{2} + \phi(\mathbf{r}) + \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}[n_{-}]}{\delta n_{-}(\mathbf{r})} + \frac{\delta E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{e}-\mathrm{p}}[n_{+}, n_{-}]}{\delta n_{-}(\mathbf{r})} \end{bmatrix}$$

$$\times \psi_{i}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{i}\psi_{i}(\mathbf{r}), \qquad (7)$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\nabla^{2} - \phi(\mathbf{r}) + \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}[n_{+}]}{\delta n_{+}(\mathbf{r})} + \frac{\delta E_{c}^{\mathrm{e}-\mathrm{p}}[n_{+}, n_{-}]}{\delta n_{+}(\mathbf{r})} \end{bmatrix}$$

$$\times \psi_{i}^{+}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{i}^{+}\psi_{i}^{+}(\mathbf{r}), \qquad (8)$$

其中, φ可以表示为

$$\phi(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r}' \frac{n_{-}(\mathbf{r}') - n_{+}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + V_{\text{extt}}(\mathbf{r}).$$
(9)

电子和正电子密度表示为

$$n_{-}(\boldsymbol{r}) = \sum |\psi_{i}(\boldsymbol{r})|^{2}, \qquad (10)$$

$$n_{+}\left(\boldsymbol{r}\right) = \sum \left|\psi_{i}^{+}\left(\boldsymbol{r}\right)\right|^{2}.$$
(11)

在对材料中的正电子进行建模时,基于两个主 要假设.第一个假设是正电子不影响固体中的电子 密度;第二个假设是零正电子密度极限 (zeropositron-density limit),即正电子密度在无缺陷晶 格和缺陷中都被认为接近零.首先,用标准 DFT 求解电子密度;其次,正电子态在势中求解

$$V_{+} = -\int \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \frac{n_{\mathrm{e}}\left(\boldsymbol{r}'\right)}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} - V_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r}) + V_{\mathrm{corr}}(\boldsymbol{r}), \quad (12)$$

其中, $n_{\rm e}$ 为电子密度; $V_{\rm corr}$ 为电子-正电子相关势 $\delta E_{\rm c}^{\rm e-p}/\delta n_p(\mathbf{r})$ 的零密度极限 (zero-positron-density limit). 对于具有空位型缺陷的体系 (如单空位和空 位溶质配合物), 正电子引起的离子排斥力也包括 在计算中. 正电子对离子产生的力 j 为最低正电子 能量特征值 (ε_+) 对应 (14) 式的势^[76]. 正电子诱导 力 F_i^+ 表示为

$$F_{j}^{+} = -\nabla_{j}\varepsilon_{+} = -\langle\psi_{p}|\nabla_{j}H(\mathbf{r})|\psi_{p}\rangle$$
$$= \int d\mathbf{r}n_{p}(\mathbf{r})\left[-\nabla_{j}V_{+}(\mathbf{r})\right].$$
(13)

其中, ψ_p 是正电子波函数, H(r) 为正电子的单粒 子哈密顿量. $V^+(r)$ 用原子叠加法近似为

$$V_{+}(\boldsymbol{r}) = \sum_{j} V_{\text{Coul}}^{j}(|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_{j}|) + V_{\text{corr}}\left(\sum_{j} n_{e}^{j}(|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_{j}|)\right), \quad (14)$$

其中 V^j_{Coul} 是库仑势和 nⁱ_e离子的电荷密度是 j, 正电 子诱导力将导致正电子诱导的离子弛豫. 这种弛豫 对于准确计算空位型缺陷的正电子湮没特性尤为 重要. 正电子寿命 τ 计算公式为

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \pi r_{\rm e}^2 c \int d\boldsymbol{r} n_{\rm e} \left(\boldsymbol{r} \right) n_{\rm p} \left(\boldsymbol{r} \right) \gamma \left(n_{\rm e} \left(\boldsymbol{r} \right) \right).$$
(15)

 λ 是湮没率, r_e 是经典的电子半径, c是光速, $\gamma(n_e(r))$ 是增强因子 (enhancement factor). 动量 分布 $\rho(p)$ 利用状态依赖 (state-dependent) 模型 和 PAW (projector augmented-wave) 方法计算了 湮没电子-正电子对的动量分布 $\rho(p)$, 表示为

$$\rho(p) = \pi r_{\rm e}^2 c \sum_j \gamma_j \left| \int dr e^{-ip \cdot r} \psi_{\rm p}(r) \psi_j(r) \right|^2, \quad (16)$$

其中 $\psi_j(r)$ 是轨道j上电子的波函数, $\gamma_j = \lambda_j / \lambda_j^{\text{IPM}}$, 其中 λ_j 是轨道j上电子的湮没率. λ_j^{IPM} 是使用独 立粒子模型 (independent-particle model, IPM) 计算的湮没率,其中 $\gamma \equiv 1$.此外,一般采用 Boronski-Nieminen 局部密度近似来计算电子-正 电子相关和增强因子 (enhancement factor). 经过 计算得到的动量分布与实验对应的半高宽 (fullwidth-at-half-maximum, FWHM) 处的高斯函数 进行卷积,其中半高宽应与实验分辨率相对应,最 后获得的多普勒谱就表示为归一化后的动量分布 比值曲线^[77,78].

Simula 等^[76]提出了一种变分量子蒙特卡罗方 法来模拟半导体和绝缘体中湮没电子-正电子对的 动量密度. 通过比较氮化铝和硅中 511 keV 2γ 湮 没线多普勒展宽的计算结果与参考样品的实验数 据发现,这种模拟方法比传统方法更接近实验结 果,并证明了电子-正电子相关的直接建模对于支 持正电子湮没光谱理论至关重要. Yang 等^[79]采 用 TCDFT 计算了钨中不同尺寸空位簇的多普勒 谱,并与实验结果进行了比对,其中S和W参数值 均从多普勒谱中提取.如图 27 和图 28 所示,在至 多15个空位时,随着空位团簇逐渐增大,S参数增 大而 W参数减小,并且 S参数变化趋势明显.但 当空位数超过15个时,空位团簇的大小对S和 W参数的影响不明显,如 V₁₅和 V₆₅的 (S, W) 点 距离较近,这说明空位数为15时出现了正电子信 号饱和.此外,他们的研究从实验方面证明了模拟 计算的可靠性,也为后续研究金属材料中的空位团 簇信息提供了思路.





Fig. 27. Doppler spectra of vacancy clusters in tungsten^[79].



图 28 (a) 根据多普勒谱计算的计算 $S \to W \otimes X^{[79]}$; (b) 钨 晶格、单空位和 V_N 的实验 $S \to W \otimes \mathbb{D}^{[79]}$

Fig. 28. (a) Computed S and W parameters calculated from Doppler spectra^[79]; (b) experimental S and W parameters for tungsten lattice, single vacancy and $V_N^{[79]}$.

Liu 等^[80] 采用 TCDFT 模拟了纯 W 中不同占 比的 He-空位复合物的多普勒谱.如图 29 和图 30 所示,随着空位数量越多,低动量区越高; He 原子 数量越多,位于高动量区 $P_{\rm L} = 10.86 \times 10^{-3} m_0 c$ — $18.10 \times 10^{-3} m_0 c$ (1.5—2.5 a.u.)的 He-空位复合物 的峰值越高.该研究认为 He 加入空位团簇中会影 响正电子湮没位置附近的电子动量密度.

Fe-Cu 合金是各种应用领域结构部件的模型 材料,但是 Cu 析出导致的合金硬化和脆化是制约 其广泛应用的关键因素,因此,了解 Cu 析出物的 形成和演化至关重要.正电子湮没谱正是研究 Cu 均相和非均相析出成核阶段的有力工具,这是 其他检测技术几乎无法达到的.而采取实验和理论 计算相结合的方法检测空位、空位团簇和空位-Cu 配合物对于更好地理解、建模和预测合金中 Cu 的析出动力学具有重要意义.Yang和 Olsson^[81] 利用 TCDFT 研究了 Fe-Cu 合金中无空位 Cu 团 簇和非均匀空位-Cu 复合物的正电子湮没特征.计 算结果显示含随着 Cu 原子数量的增加,位于约 25×10⁻³m₀c 处 Cu 特征峰强度逐渐增高,说明空 位-Cu 复合物的尺寸逐渐长大,如图 31 所示.此外,



图 29 (a) 有不同数量空位的纯钨多普勒谱曲线^[80]; (b) 有不同空位/He 原子比值的纯钨多普勒谱曲线^[80] Fig. 29. (a) Doppler spectra of pure tungsten with different numbers of vacancies^[80]; (b) Doppler spectra of pure tungsten with different vacancy/He atom ratios^[80].

通过模拟计算再现了等时退火过程中的小尺寸 Cu团簇的演变,并鉴定了Cu析出物的类型和尺寸.

实验的 CDB 谱结果和理论计算结果结合分析 是表征合金中开空间缺陷和溶质原子非常有价值 的工具,这对检测 GaN, InN 等半导体中的阳离子 空位缺陷和鉴定缺陷杂质复合体的类型也同样适 用. Elsaved 等^[82]采用 TCDFT 软件研究了淬火后 原子含量为 Al-0.005% In 和 Al-0.025% In 和 Sn 中空位和溶质原子的相互作用,研究结果显示原子 含量为 0.025% In/Sn 掺杂合金中的空位团簇更多, 这导致其多普勒曲线的低动量区 ($P_{\rm L} \leq 3 \times 10^{-3}$ m₀c) 比原子含量为 0.005% In/Sn 略高. 如图 32 和 图 33 所示,两种掺杂合金的高动量区 ($P_{\rm L} \ge 10 \times$ $10^{-3}m_0c$) 分别略高于 V-In/V-Sn 复合物的模拟计 算值, 而低于 V-2In/V-2Sn 复合物的模拟计算值, 这表明在淬火态的 Al-In/Al-Sn 合金同时含有两 种缺陷.此外,他们还通过计算结合能确定了合金 中的主要缺陷是 V-In/V-Sn 复合物.

Elsayed 等^[83] 采用模拟计算和实验相结合研 究了 Zn 掺杂 GaAs 的点缺陷特征, 他们认为开空 间缺陷附近存在的 Zn 原子导致多普勒曲线的高动



图 30 纯钨中有不同空位/He 原子比值下的多普勒谱曲 线^[80]

Fig. 30. Doppler curves of pure tungsten with different vacancy/He atom ratios $^{[80]}.$

量 ((20—30)×10⁻³ m_0c) 区呈现散射. 如图 34 所示, 随着加入的 Zn 原子数量增加, V_{As} -Zn_{Ga} 复合物的 曲线峰值也随之增加, 且 V_{As} 与 V_{As} -Zn_{Ga} 的曲线 非常接近, 说明掺杂的 Zn 存在于形成复合物的 V_{As} 附近. 此外, V_{As} -Zn_{Ga} 的动量分布曲线与 Zn 掺杂 GaAs 样品的动量分布曲线非常接近, 这说明 陷可能是 V_{As} -Zn_{Ga}, 他们还结合正电子湮没寿命 结果证实了这一观点.

Rauch 等 ^[84] 计算了氮化铟中铟空位 (V_{In}) 和 氮空位 (V_N) 以及混合空位团簇中湮没电子-正电 子对的动量分布. 研究结果显示, 空位 V_N 和空位 数高达 $4V_N$ 的 V_N 簇不能捕获正电子, 而铟空位 V_{In} 和混合空位团簇是有效的正电子陷阱. 2006 年, Makkonen 等^[85] 表征了高浓度锑 (Sb) 掺杂 Si 中的空位杂质配合物, 通过模拟计算得出的 CDB 谱峰值强度推算出了空位附近 Sb 原子的数目. 此外,



图 31 (a) fcc Cu 和 V₁-Cu₁₋₈ 的多普勒谱^[81]; (b) 两种不同 晶格常数下 fcc Cu, V₁-Cu₁₄₋₅₀ 和 fcc Cu, bcc Cu 晶格中单 空位的多普勒谱^[81]

Fig. 31. (a) Doppler spectra of the fcc Cu and V_1 -Cu₁₋₈^[81]; (b) Doppler spectra of the fcc Cu, V_1 -Cu₁₄₋₅₀ and single vacancy in fcc Cu and bcc Cu lattice with two different lattice constants^[81].



图 32 (a) Al-In 合金在淬火后以及纯 In 的多普勒谱图^[82]; (b) 模拟计算的单空位和双空位以及空位-In 复合物的多 普勒谱图^[82]

Fig. 32. (a) Doppler spectra of Al-In alloys after quenching as well as the spectrum of the pure indium reference^[82];
(b) calculated ratio curves with respect to Al for mono- and di-vacancies as well as for vacancy-In complexes^[82]. 他们研究了 GaN 中不同杂质原子 (O, H) 对 Ga 空位的影响. Slotte 和 Tuomisto^[86]也研究了掺锑 的 Si 样品中开空间缺陷在退火前后的演化, 通过 实验结果和理论计算结合的方法表征出辐照后的 样品中存在 V-Sb 复合物, 但在 600 K 退火后 V-Sb 复合物逐渐迁移并聚集形成了 V-Sb₂ 配合物. Linez 等^[87]采用从头算法研究了 6H-SiC 和两种氮 空位配合物的 6 种基本空位型缺陷的正电子湮没 特性 (寿命和多普勒展宽), 也证实了 CDB 技术可 适用于观察硅空位-氮复合物 V_{Si}N_C 和碳空位配合 物 V_CC_{Si}.



图 33 (a) Al-Sn 合金在淬火后以及纯 Sn 的多普勒谱图^[82]; (b) 模拟计算的单位和双空位以及空位-Sn 复合物的多普 勒谱图^[82]

Fig. 33. (a) Doppler spectra of Al-In alloys after quenching as well as the spectrum of the pure indium reference^[82];
(b) calculated ratio curves with respect to Al for mono- and di-vacancies as well as for vacancy-In complexes^[82].



图 34 (a) Zn-扩散 GaAs(淬火态) 和纯 Zn 样品的多普勒 谱图^[83]; (b) 理论上计算了 GaAs 中不同空位和空位配合物 的动量密度^[83]

Fig. 34. (a) Results of Doppler broadening spectroscopy of Zn-diffused SI GaAs (as-quenched) and pure Zn samples^[83];
(b) ratio of the momentum density to bulk GaAs for different vacancies and vacancy complexes in GaAs are theoretically calculated^[83].

6 结 语

本文综述了常规 CDB 技术在表征金属/合金、 半导体和氧化物等材料中微观缺陷演化以及元素 偏析等方面的进展.同时也总结了慢正电子束流 CDB 技术在金属/合金与薄膜等功能材料领域的 研究进展. 由于慢正电子束流 CDB 技术在选定深 度上的微观缺陷探测的灵敏度大大提高,它在测量 纳米深度范围内的缺陷信息, 尤其是对特定深度以 及界面处的缺陷表征表现出极大的优越性. 该技术 逐渐成为了结合三维原子探针、透射电子显微镜和 扫描电子显微镜等检测方法研究材料中微观缺陷 和微观结构特征的利器. 但在实验方面 CDB 技术 也存在不足之处, 它无法给出空位型缺陷和溶质原 子团簇的类型和尺寸,而材料中微观缺陷会影响其 宏观性能,如机械性能,若能表征点缺陷的浓度和 大小,就可以预测材料中微观结构的演变,这将对 材料从微观机制角度解释其物理性能的演化机理 大有裨益. 目前, CDB 技术在理论研究方面的工作 仍较少,对于一些实验结果的理解仍需进一步的剖 析,若根据第一性原理和蒙特卡罗等方法模拟正电 子在各类材料中的湮没信息,并综合其他表征手段 得到的实验数据建立相应的理论模型,这将对 CDB 技术的快速发展和材料科学的进步大有裨益.

感谢中国科学院高能物理研究所正电子湮没平台对本 文的支持.

参考文献

- Lynn K G, MacDonald J R, Boie R A, Feldman L C, Gabbe J D, Robbins M F, Bonderup E, Golovchenko J 1977 *Phys. Rev. Lett.* 38 241
- [2] Lynn K G, Goland A N 1976 Solid. State. Commun. 18 1549
- [3] Zhang X, Lu G 2010 Phys. Rev. B. 82 012101
- [4] Elsayed M, Krause-Rehberg R, Christian E, Nadine E, Bernd K 2018 Phys. Status Solidi A 215 1800036
- [5] Abhaya S, Rajaraman R, Sarguna R M, Pradyumna K P, David C, Amarendra G 2019 J. Alloys Compd. 806 780
- [6] Cao X Z, Song L G, Jin S X, Zhang R G, Wang B Y, Wei L 2017 Acta Phys. Sin. 66 027801 (in Chinese) [曹兴忠, 宋力刚, 靳硕学, 张仁刚, 王宝义, 魏龙 2017 物理学报 66 027801]
- [7] Hu Y C, Cao X Z, Li Y X, Zhang P, Jin S X, Lu E Y, Yu R S, Wei L, Wang B Y 2015 Acta Phys. Sin. 64 247804 (in Chinese) [胡远超, 曹兴忠, 李玉晓, 张鹏, 靳硕学, 卢二阳, 于润 升, 魏龙, 王宝义 2015 物理学报 64 247804]
- [8] Grafutin V I, Prokop'ev E P 2002 Phys. Usp. 45 59
- [9] Xi C Y 2005 Ph. D. Dissertation (Hefei: University of Science

and Technology of China) (in Chinese) [郗传英 2005 博士学位 论文 (合肥: 中国科学技术大学)]

- [10] Ishizaki T, Yoshiie T, Sato K, Yanagita S, Xu Q, Komatsu M, Kiritani M 2003 Mater. Sci. Eng. A 350 102
- [11] Elsayed M, Bondarenko V, Petters K, Gebauer J, Krause-Rehberg R 2008 J. Appl. Phy. 104 103526
- [12] Xia R, Cao X Z, Gao M Z, Zhang P, Zeng M F, Wang B Y, Wei L 2017 *Phys. Chem. Chem. Phys.* **19** 3616
- [13] Karwasz G P, Zecca A, Brusa R S, Pliszkab D 2004 J. Alloys Compd. 382 244
- [14] Utpalla P, Sharma S K, Sudarshan K, Kumar V, Pujari P K 2019 Eur. Polym. J. 117 10
- [15] Suzuki T, He C Q, Kondo K, Shantarovich V, Ito Y 2003 *Radiat. Phys. Chem.* 68 489
- [16] Sharma S K, Prakash J, Bahadur J, Sudarshan K, Maheshwari P, Mazumderc S, Pujari P K 2014 Phys. Chem. Chem. Phys. 16 1399
- [17] Seeger A 1973 J. Phys. F: Met. Phys. 3 284
- [18] Zhu T, Cao X Z 2020 Acta Phys. Sin. 69 177801 (in Chinese)
 [朱特, 曹兴忠 2020 物理学报 69 177801]
- [19] Wang B Y, Cao X Z, Yu R S, Wei C F, Zhang Z M, Ma C X, Chang T B, Pei G X, Li J C, Zheng L S, Wei L, Wang T M, He Y J, Yu W Z, Zhu S Y 2004 Positron Annihilation, ICPA-13 Proceedings Kyoto, Japan Sep 7–12, 2003 pp513–515
- [20] Zhang R G, Wang B Y, Zhang H, Wei L 2005 Appl. Surf. Sci. 245 340
- [21] Wan D Y, Wang Y T, Wang B Y, Ma C X, Sun H, Wei L 2003 J. Cryst. Growth 253 230
- [22] Wang D N, Wang B Y, Zhang L Z, Zhong Y R, Zheng Z M, Li D W, Wei L, Zhang T B 2008 *Nucl. Tech.* **31** 577 (in Chinese) [王丹妮, 王宝义, 张兰芝, 钟玉荣, 章志明, 李道武, 魏 龙, 张天保 2008 核技术 **31** 577]
- [23] Asoka-Kumar P, Alatalo M, Ghosh V J, Kruseman A C, Nielsen B, Lynn K G 1996 Phys. Rev. B 77 2097
- [24] Brusa R S, Deng W, Karwasz G P, Zecca A 2002 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B 194 519
- [25] Xi C Y, Ye B J, Kong W, Weng H M, Zhou X Y, Han R D 2006 Chin. J. Chem. Phys. 19 203
- [26] Lee S U, Lee Y J, Kim J R, Jeong K E, Jeong S Y 2019 J. Ind. Eng. Chem. 79 443
- [27] Sugita K, Ogawa R, Mizuno M, Araki Hm, Yabuuchi A 2022 Scr. Mater. 208 114339
- [28] Jin K, Guo W, Lu C Y, Ullah M W, Zhang Y W, Weber W J, Wang L M, Poplawsky J D, Bei H B 2016 Acta Mater. 121 365
- [29] Jin S X, Zhang P, Lu E Y, Guo L P, Wang B Y, Cao X Z 2016 Acta Mater. 103 658
- [30] Zhong Z H, Xu Q, Mori K, Tokitani M 2019 Philos. Mag. 99 1515
- [31] Wang S J 2008 Applied Positron Spectroscopy (Vol. 1) (Wuhan: Hubei Science and Technology Press) p85 (in Chinese) [王少阶 2008 应用正电子谱学 (上卷) (武汉: 湖北科 学技术出版社) 第 85 页]
- [32] Onitsuka T, Takenaka M, Kuramoto, Nagai Y, Hasegawa M 2001 Phys. Rev. B 65 012204
- [33] Bartha K, Zháňal P, Stráský J, Čížek J, Dopita M, Lukáč F, Harcuba P, Hájek M, Polyakova V, Semenova I, Janečeka M 2019 J. Alloys Compd. 788 771
- [34] Nagai Y, Hasegawa M, Tang Z, Hempel A, Yubuta K, Shimamura T, Kawazoe Y, Kawai A, Kano F 2000 *Phys. Rev.* B 61 6574
- [35] Liu X S, Zhang P, Wang B Y, Cao X Z, Jin S X, Yu R S 2021 Materials 14 1451

- [36] Abhaya S, Rajaraman S. Kalavathi R, Amarendra G 2015 J. Alloys Compd. 620 277
- [37] Ye F J, Zhu T, Wang Q Q, Song Y M, Zhang H Q, Kuang P, Zhang P, Yu R S, Cao X Z, Wang B Y 2022 Intermetallics 149 107670
- [38] Nagai Y, Tang Z, Hassegawa M, Kanai T, Saneyasu M 2001 Phys. Rev. B 63 134110
- [39] Xu Q, Yoshiie T, Sato K 2007 Phys. Status Solidi C 4 3573
- [40] Wang X W, ZhongY R, Wang B Y, Zhang H Y 2009 J. Mater. Res. 24 1794
- [41] Wang Q Q 2022 M. S. Thesis (Guiyang: Guizhou University) (in Chinese) [王茜茜 2022 硕士学位论文 (贵阳: 贵州大学)]
- [42] Sabelová V, Kršjak V, Kuriplach Jm, Dai Y, Slugeň V 2015 J. Nucl. Mater. 458 350
- [43] Fujii K, Fukuya K, Nakata N, Hono K, Nagai Y, Hasegawa M 2005 J. Nucl. Mater. 340 247
- [44] Ge W N, Rahman A, Cheng H, Zhang M, Liu J D, Zhang Z M, Ye B J 2018 J. Magn. Magn. Mater. 449 401
- [45] Kundu R, Bhattacharya S, Roy D, Nambissan P M G 2017 RSC Adv. 7 8131
- [46] Qin M J, Gao F, Cizek J, Yang S J, Fan X L, Zhao L L, Xu J, Dong G G, Reece M, Yan H X 2019 Acta Mater. 164 76
- [47] Ahmed M, Mukherjee S, Singha T, Nambissan P M G 2023 J. Phys. Chem. Solids 181 111513
- [48] Thorat A V, Ghoshal T, Morris M A, Nambissan P M G 2014 Acta Phys. Pol. A 125 756
- [49] Das A, Mandal A C, Roy S, Prashanth P, Ahamed S I, Kar S, Prasad M S, Nambissan P M G 2016 *Physica E* 83 389
- [50] Ghosh S, Khan G K, Mandal K, Samanta A, Nambissan P M G 2013 J. Phys. Chem. C 117 8458
- [51] Das A 2019 Curr. Sci. 117 1990
- [52] Yu R S, Maekawa M, Kawasuso A, Wang B Y, Wei L 2012 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. , Sect. B 270 47
- [53] Elsayed M, Krause-Rehberg R, Korff B, Ratschinski I, Leipner H S 2013 Eur. Phys. J. B 86 358
- [54] Xu J, Moxom J, Somieski B, White C W 2001 Phys. Rev. B 64 112404
- [55] Slotte J, Makkonen I, Tuomisto F 2016 ECS J. Solid State Sci. Technol. 5 3166
- [56] Simpson P J, Jenei Z, Asoka-Kumar P, Robison R R, Law M E 2012 Appl. Phys. Lett. 85 1538
- [57] Das A, Mandal A C, Roy S, Nambissan P M G 2018 AIP Adv. 8 095013
- [58] Pasang T, Namratha K, Guagliardo P, Byrappa K, Ranganathaiah C, Samarin S, FWilliams J 2015 Mater. Res. Express 2 045502
- [59] Sharma S K, Bahadur J, Bahadur J, Sudarshan K, Maheshwari P, Mazumder S, Pujari P K 2014 Phys. Chem. Phys. Chem. 16 1399
- [60] Cao X Z, Xia R, Yang J, Zeng M, Wang B Y, Yu R S, Wei L 2017 Acta Phys. Pol A 132 1535
- [61] Ghasemifard M, Ghamari M 2023 J. Appl. Polym. Sci. 141 1
- [62] Rana U, Nambissan P M G, Malika S, Chakrabarti K 2014 Phys. Chem. Chem. Phys. 7 3292

- [63] Cao X Z, Zhu T, Jin S X, Kuang P, Zhang P, Lu E Y, Gong Y H, Guo L P, Wang B Y 2017 Appl. Phys. A 123 176
- [64] An X D, Zhu T, Wan M P, Li Y H, Wang Q Q, Zhang P, Liu J Y, Song Y M, Zhang Z K, Wang B Y, Cao X Z 2021 Int. J. Hydrogen Energy 46 13163
- [65] Wang Q Q, An X D, Zhu T, Wan M P, Zhang P, Ye F J, Song Y M, Huang C W, Ma R, Wang B Y, Cao X Z 2021 J. Alloys Compd. 885 160909
- [66] Fujinami M, Sawada T, Akahane T 2003 Radiat. Phys. Chem. 68 631
- [67] Beyerlein I J, Demkowicz M J, Misraa A, Uberuaga B P 2015 Prog. Mater. Sci. 74 125
- [68] Liu Y L, Song L G, Chen Y, Bai R Y, Wang Z, Zhu T, Zhang P, Jin S X, Wang H H, Lu E Y, Cao X Z, Wang B Y 2021 Fusion Eng. Des. 162 112118
- [69] Ren X L, Yao B D, Zhu T, Zhong Z H, Wang Y X, Cao X Z, Jinno S, Xu Q 2020 Intermetallics 126 106942
- [70] Zhang L Z, Wang D N, Wang B Y, Yu R S, Wei L 2007 Appl. Surf. Sci. 253 7309
- [71] Reiner M, Pikart P, Hugenschmidt C 2014 J. Alloys Compd. 587 515
- [72] Khanam A, Slotte J, Tuomisto F, Subhechha S, Popovici M, Kar G S 2022 J. Appl. Phys. 131 245301
- [73] Yang J 2015 Ph. D. Dissertation (Beijing: Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [杨静 2015 博士学位论文 (北京: 中国科学院高能物理研究所)]
- [74] Wiktor J, Jomard G, Torrent M 2015 Phys. Rev. B 93 125113
- [75] Yang Q G, Cao X Z, Wang B Y, Wang P, Olsson P 2023 *Phys. Rev. B* 108 104113
- [76] Simula K A, Haerkönen J, Zhelezova I, Drummond N D, Tuomisto F, Makkonen I 2023 Phys. Rev. B 108 045201
- [77] Makkonen I, Hakala M, Puska M J 2006 Phys. Rev. B 73 035103
- [78] Puska M J, Seitsonen A P, Nieminen R M 1995 Phys. Rev. B 52 10947
- [79] Yang Q G, Hu Z, Makkonen L, Desgardin P, Egger W, Barthe M F, Olsson P 2022 J. Nucl. Mater. 571 154019
- [80] Liu Y L 2022 Ph. D. Dissertation (Beijing: Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [刘永利 2022 博士学位论文 (北京: 中国科学院高能物理研究 所)]
- [81] Yang Q G, Olsson P 2023 Acta Mater. 242 118429
- [82] Elsayed M, Staab T E M, Čížek J, Krause-Rehberg R 2021 Acta Mater. 219 117228
- [83] Elsayed M, Krause-Rehberg R, Korff B, Richter S, Leipner H S 2013 J. Appl. Phys. 113 094902
- [84] Rauch C, Makkonen I, Tuomisto F 2011 Phys Status Solidi A 208 1548
- [85] Makkonena I, Hakalab M, Puska M J 2006 Physica B 376-377 972
- [86] Slotte J, Tuomisto F 2012 Mater. Sci. Semicond. Process. 15 669
- [87] Linez F, Makkonen I, Tuomisto F 2016 Phys. Rev. B 94 014103

REVIEW

Research progress of coincidence Doppler broadening of positron annihilation measurement technology in materials^{*}

Ye Feng-Jiao Zhang Peng Zhang Hong-Qiang Kuang Peng Yu Run-Sheng Wang Bao-Yi Cao Xing-Zhong[†]

(Multidisciplinary Research Center, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 14 September 2023; revised manuscript received 11 January 2024)

Abstract

Positron annihilation technique is an atomic-scale characterization method used to analyze the defects and microstructure of materials, which is extremely sensitive to open volume defects. By examining the annihilation behaviour of positrons and electrons in open volume defects, local electron density and atomic structure information around the annihilation site can be obtained, such as the size and concentration of vacancies, and vacancy clusters. In recent years, positron annihilation spectroscopy has evolved into a superior tool for characterizing features of material compared with conventional methods. The coincident Doppler broadening technique provides unique advantages for examining the local electronic structure and chemical environment (elemental composition) information about defects due to its effectiveness describing high momentum electronic information. The low momentum portion of the quotient spectrum indicates the Doppler shift generated by the annihilation of valence electrons near the vacancy defect. Changes in the peak amplitudes and positions of the characteristic peaks in the high momentum region can reveal elemental information about the positron annihilation point. The physical mechanism of element segregation, the structural features of open volume defects and the interaction between interstitial atoms and vacancy defects are well investigated by using the coincidence Doppler broadening technology. In recent years, based on the development of Doppler broadening technology, the sensitivity of slow positron beam coincidence Doppler broadening technology with adjustable energy has been significantly enhanced at a certain depth. It is notable that slow positron beam techniques can offer surface, defect, and interface microstructural information as a function of material depth. It compensates for the fact that the traditional coincidence Doppler broadening technique can only determine the overall defect information. Positron annihilation technology has been applied to the fields of second phase evolution in irradiated materials, hydrogen/helium effect, and free volume in thin films, as a result of the continuous development of slow positron beam and the improvement of various experimental test methods based on slow positron beam. In this paper, the basic principles of the coincidence Doppler broadening technique are briefly discussed, and the application research progress of the coincidence Doppler broadening technique in various materials is reviewed by combining the reported developments: 1) the evolution behaviour of nanoscale precipitation in alloys; 2) the interaction between lattice vacancies and impurity atoms in semiconductors; 3) the changes of oxygen vacancy and metal cation concentration in oxide material. In addition, coincident Doppler broadening technology has been steadily used to estimate and quantify the sizes, quantities, and distributions of free volume holes in polymers.

Keywords: coincidence Doppler, electron momentum, element distribution, microscopic defects

PACS: 78.70.Bj, 1.72.-y, 29.90.+r

DOI: 10.7498/aps.73.20231487

^{*} Project supported by the National Key R&D Program of China (Grant No. 2019YFA0210002) and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. U1732265, 12175262, 11575205, 11875005, 11775235).

[†] Corresponding author. E-mail: caoxzh@ihep.ac.cn





Institute of Physics, CAS

正电子湮没符合多普勒展宽技术的材料学研究进展

叶凤娇 张鹏 张红强 况鹏 于润升 王宝义 曹兴忠

Research progress of coincidence Doppler broadening of positron annihilation measurement technology in materials

Ye Feng-Jiao Zhang Peng Zhang Hong-Qiang Kuang Peng Yu Run-Sheng Wang Bao-Yi Cao Xing-Zhong

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 73, 077801 (2024) DOI: 10.7498/aps.73.20231487 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.73.20231487 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

正电子湮没谱学在金属材料氢/氦行为研究中的应用

Research progress of hydrogen/helium effects in metal materials by positron annihilation spectroscopy 物理学报. 2020, 69(17): 177801 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200724

利用正电子湮没技术研究钾掺杂钨合金中的缺陷

Study of defects in potassium-doped tungsten alloy by positron annihilation technique 物理学报. 2020, 69(9): 096103 https://doi.org/10.7498/aps.69.20191792

用正电子湮没技术研究H/He中性束辐照钨钾合金中缺陷的演化

Defects in H/He neutral beam irradiated potassium doped tungsten alloy by positron annihilation technique 物理学报. 2021, 70(16): 167803 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210438

拓扑光子学研究进展 Research progress of topological photonics 物理学报. 2019, 68(22): 224206 https://doi.org/10.7498/aps.68.20191437

基于多普勒非对称空间外差光谱技术的多普勒测速仿真

Simulation of Doppler velocity measurement based on Doppler asymmetric space heterodyne spectroscopy 物理学报. 2018, 67(14): 140703 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180063

斯格明子电子学的研究进展

Overview and advances in skyrmionics 物理学报. 2018, 67(13): 131205 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180554